

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L'Université de Lorraine et Georgia Tech-Lorraine affirment leurs ambitions partagées et s'engagent sur le défi du développement durable



[Photo à télécharger](#)

Ce mercredi 22 juin, à l'occasion de la visite officielle du Dr. Ángel Cabrera, président de Georgia Institute of Technology, un accord-cadre a été signé entre l'Université de Lorraine (UL) et Georgia Tech-Lorraine (GTL) officialisant ainsi les nombreuses années de collaboration entre les deux établissements d'enseignement supérieur et recherche lorrains. Fort des liens historiques qui lient les deux structures, GTL et l'UL s'engagent dans un nouvel accord-cadre d'une durée de 5 ans (effectif au 1^{er} octobre 2022) affirmant ainsi leurs ambitions partagées en formation, recherche et vie universitaire.

« Partenaire majeur de l'initiative Lorraine Université d'Excellence, Georgia Tech entretient des liens historiques avec l'Université de Lorraine. Nous nous réjouissons de pouvoir incarner la force de cet accord avec cette signature à l'occasion de la venue à Metz d'Ángel Cabrera, président de Georgia Institute of Technology à Atlanta. » souligne Hélène Boulanger, présidente de l'Université de Lorraine.

Georgia Tech-Lorraine et l'Université de Lorraine renforcent leurs collaborations à travers ce nouvel accord-cadre « facilitateur » qui donne :

- un cadre général des conventions de doubles diplômes UL/GTL,
- les modalités générales selon lesquelles des enseignants-chercheurs UL peuvent intervenir dans les cours de GTL,
- les conditions dans lesquelles les étudiants de GTL peuvent accéder aux installations sportives de l'université, et plus généralement s'intégrer dans la vie universitaire du site lorrain,
- les modalités d'inscription de doctorants du Laboratoire de recherche international (IRL) Georgia Tech/CNRS dans les écoles doctorales de l'université,
- le cadre général dans lequel se déroulent des projets de recherche commun entre l'IRL et un laboratoire de l'UL,
- le cadre général facilitant l'accueil dans un labo UL d'enseignants-chercheurs GTL et réciproquement,
- la gestion des locaux mis à disposition de l'IRL par l'UL à l'Institut de Chimie Physique et Matériaux (ICPM) au Technopôle de Metz (2 laboratoires d'Épitaxie),
- le périmètre des personnels UL qui pourraient être associés à l'IRL,
- les règles générales sur les cotuelles de thèse entre les deux établissements, etc.

Partenaire majeur de l'initiative LUE, Georgia Tech-Lorraine s'engage sur le défi du développement durable

Georgia Tech-Lorraine est l'un des établissements portant l'initiative Lorraine Université d'Excellence (LUE) dans le cadre du second Programme d'Investissements d'Avenir (désormais France 2030) et de l'appel d'offre IDEX/I-SITE avec un consortium lorrain composé de l'Université de Lorraine, le CNRS, INRAE, Inria, l'INSERM, le CHRU, Georgia Tech-Lorraine et AgroParisTech. Au sein de LUE, Georgia Tech - Lorraine s'est pleinement investi sur le défi des matériaux et apporte son savoir-faire en matière d'entrepreneuriat. Dans la nouvelle phase de pérennisation de LUE, Georgia Tech-Lorraine devrait mobiliser ses forces sur les trois défis de la chaîne de valeur des matériaux, la transition énergétique et la transition environnementale.

Véritable enjeu de société, le développement durable sera au cœur de la stratégie du site lorrain de recherche. Georgia Tech-Lorraine devrait rejoindre la communauté thématique de même nom portée par l'Université de Lorraine dont l'objectif est de rassembler chercheurs, collectivités et entreprises sur la question du développement durable.

Georgia Tech-Lorraine est pleinement investi dans les projets SIRIUS et ORION

Dans une dynamique collective, l'Université de Lorraine et Georgia Tech-Lorraine ont porté avec le même consortium lorrain les projets SIRIUS et ORION financés dans le cadre du programme France 2030.

SIRIUS (« *Stratégie d'Innovation pour le Renforcement des Interactions entre Université et Société* ») a pour ambition le développement d'une stratégie globale d'innovation des partenaires du site lorrain et a pour objectif l'amélioration significative de leur impact social et économique.

ORION va permettre de mieux sensibiliser et former les étudiants à la recherche en leur offrant un environnement plus diversifié. Il a obtenu un financement Programme Investissement d'Avenir jusqu'en 2029. Sur ce projet, Georgia Tech-Lorraine apporte le lien fort qui le lie à Georgia Institute of Technology (GIT) à Atlanta, incluant : des séjours croisés de doctorants et d'étudiants dans les laboratoires de l'UL et de GIT, la formation par la recherche d'étudiants de l'UL dans les équipes de l'IRL et d'étudiants de GTL dans les labos de l'université, le co-financement de thèses en cotutelle, la possible invitation d'un chercheur de GIT sur une chaire pour développer un projet de recherche commun, etc.

CONTACT PRESSE

Fanny Lienhardt
Chargée de relations presse
06 75 04 85 65